

تیرماه ۱۴۰۱

دانشگاه قم

استاد راهنما: دكتر جعفر محمودي

دانشجویان: زهرا معدنکن، محدثه شهبازی





مقدمه

سلولهای خورشیدی زمینی صفحه تخت تک پیوندی اساساً به حدود ۳۰ درصد راندمان محدود می شوند، اما پیوندهای متعدد و نور متمرکز باعث می شود که عملاً راندمان بسیار بالاتری قابل دستیابی باشد.

در این پیشطرح، ما راندمان تبدیل خورشیدی ۴۷.۱٪ که تحت طیف مستقیم در غلظت ۱۴۳ خورشید عمل می کند را با استفاده از یک ساختار یکپارچه دگرگونی معکوس شش پیوندی، متصل به سری، پیشنهاد می کنیم.

باندهای تقریباً بهینه برای شش اتصال با استفاده از آلیاژهای نیمههادیهای III-V ساخته شدند. طبق یافتههای پژوهشگران کاهش بیشتر مقاومت سری در این ساختار میتواند به طور واقع بینانهای راندمان بیش از ۵۰٪را ممکن کند.

مسیر رسیدن به راندمان بالا برای سیستمهای فتوولتائیک نیازمند مواد تقریباً کامل، شکافهای باند جاذب متعدد و غلظت نوری بالا است. با افزایش تعداد اتصالات، بازده افزایش می یابد.

در این پیشطرح ما راندمان تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی بسیار بالا را با استفاده از یک طراحی سلول خورشیدی شش اتصالی (\mathcal{F}) ارائه می کنیم.

طبق پژوهشهای صورت گرفته تحت طیف جهانی یک خورشید (AM1.۵G)، یک سلول خورشیدی 4 دارای (اندمان (4 ۱.۳ یا ۲۰۰۱) در غلظت 4 در فلظت 4 در ندمان (4 یا ۲۰۰۱) در غلظت 4 در فلظت 4 در خورشیدی به اوج خود می رسد و بازدهی 4 بازدهی 4 باز غلظت 4 در خورشیدی را حفظ می کند. این با در ک و کاهش منابع مقاومت داخلی به دست می آید. پیش بینی می شود که پیشرفتهای بیش تر در 4 راندمان از 4 فراتر رود.

عملكرد

شماتیکهای دقیق ساختار لایه در شکل اگنجانده شده است. شکافهای باند مربوطه و ثابتهای شبکه آلیاژهای III-۷ در شکل انشان داده شده است. همه اتصالات به جز قسمت بالا، طرحهای همجنس ساده با قطره چکانهای نازک(از نوع 100 ۱۰۰ نانومتر)، یک لایه نازک ناخواسته (UID) و لایههای پایه ضخیمتر از نوع 100 هستند. برای به حداقل رساندن نوترکیب رابط، هر اتصال نیاز به غیرفعال سازی هترو مانع هر اتصال دارد. این لایههای غیرفعالسازی «پنجره» در بالا و «فیلد سطح پشت (BSF)»در زیر نامیده می شوند. سلول خورشیدی 100 شامل 100 برای انتقال شبکه است.

مراحل ساخت در شکل γ نشان داده شده است که با رشد OMVPE آغاز می شود. اندازه گیری های درجا در طول رشد OMVPE در شکل γ نشان داده شده است. یک دستگاه متمرکز کننده تمام شده در مرحله Λ از شکل γ در زیر بایاس رو به جلو نشان داده شده است.

ضخامت هر اتصال GalnAs ناهماهنگ حدود ۳-۳ میکرومتر است تا بخش مناسبی از طیف خورشیدی را به طور کامل جذب کند. چنین ضخامتهایی به مراتب از ضخامت بحرانی این آلیاژهای ناهمخوان با شبکه فراتر میرود و بنابراین لایههای CGB برای کاهش فشار و محدود کردن نابجاییهای نامناسب در مواد غیرفعال رشد میکنند. سلولهای خورشیدی III-۷ به نوترکیبی مرتبط با نابجاییها بسیار حساس هستند و برای کارکرد کارآمد نیاز به چگالی نابجایی رزوهای (TDD) حدود ۱۰سانتیمتر یا کمتر در ناحیه فعال دارند.

به منظور به حداقل رساندن تراکم نقص در لایههای فعال، نابجاییها برای سر خوردن در فواصل طولانی در داخل CGB با حذف موانع سر خوردن، مانند جداسازی فاز و ناهمواری سطح، و استفاده از شرایط رشدی که سر خوردن را تشویق میکنند، تشویق میشوند.

دستگاه های ۶J هم برای شرایط AM۱.۵G یک خورشیدی و هم برای شرایط AM۱.۵D با غلظت بالا طراحی شدهاند. هر یک از شش اتصال بیش از ۸۰ درصد از فوتونها را در باندهای خود جمع آوری می کند، علی رغم تلفات بازتابی غیر صفر. این سلولهای خورشیدی ۶۱ به ترتیب حداقل ۷۴٪ و ۷۳٪ از تمام فوتون های طیف AM۱.۵G و AM۱.۵D را جمع آوری می کنند.

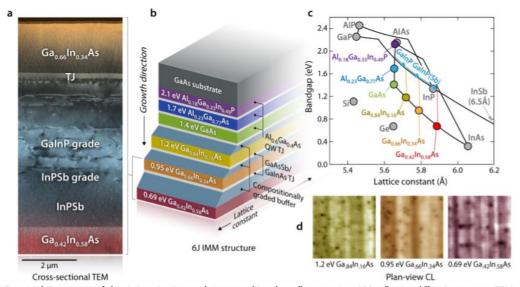


Figure 1 | Description of the six-junction inverted metamorphic solar cell structure. a, 220 reflection diffraction contrast TEM image cross sectional expansion of selected layers. b, Simplified 6J IMM structure schematic. The junction absorber thicknesses are approximately 1.2, 2.6, 1.6, 3.0, 3.2, and 2.2 microns thick respectively from the top. The layer structure is shown in greater detail in Supplementary Figure 1. c, Bandgap vs. lattice constant of 6J IMM semiconductor design. d, Plan-view cathodoluminescence images of metamorphic GalnAs junctions. CL images are 65 x 65 μ m. TDDs are approximately 10 6 cm 2 or lower for all three metamorphic junctions, respectively

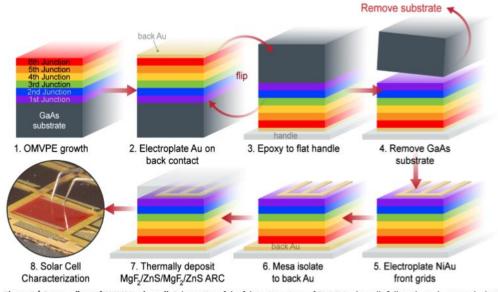


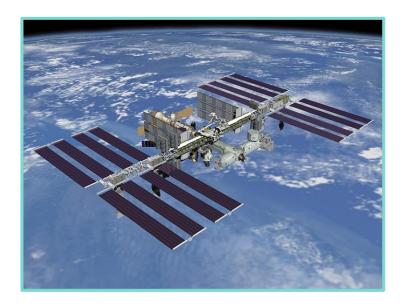
Figure 2 | Process flow of 6J IMM solar cell. Schematics of the fabrication steps of 6J IMM solar cells follow the red arrows clockwise: 1. inverted OMVPE growth of layered structure, 2. Electroplate gold on the back of the inverted structure, 3. Epoxy the back of the inverted structure to a flat silicon wafer, 4. Remove the GaAs substrate by chemical etching, 5. Photolithography and deposition of front-side metal grids, 6. Mesa isolation by chemical etching down to the back gold, 7. Deposition of an antireflective coating (ARC), and 8. Solar cell characterization. Step 8 shows an actual photograph of a 0.1 cm² concentrator cell glowing under forward bias.

كاربرد

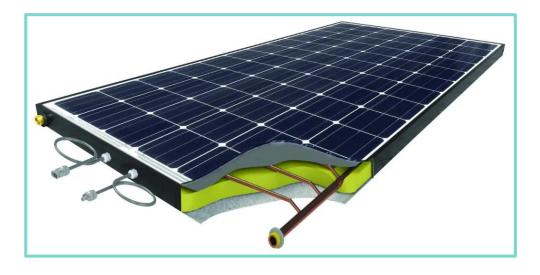
سلولهای خورشیدی چند اتصالی، برای کاربردهای زمینی مناسب هستند من جمله: وسایل نقلیه هوایی یا خودروها، تقسیم آب فوتوالکتروشیمیایی، تولید هیدروژن و سایر سوختهای خورشیدی، کاربردهای ترموفتوولتائیک مانند ذخیره انرژی، مبدلهای قدرت لیزری، و برای سیستمهای فتوولتائیک متمرکز کننده که در آن نور بر روی نیمههادی متمرکز میشود تا هم کارایی را بیشتر کرده و هم سطح نیمههادی مورد نیاز را کاهش دهد، استفاده می کنند.

این سلول خورشیدی همچنین برای ماهوارهها نیز مناسب است. کاربردهای ترموفتوولتائیک اقتصادی همه این کاربردها با افزایش بازده سلولی مطلوب تر می شود.









تصاویری از کاربردهای سلول

منابع

- Shockley, W. & Queisser, H. J. Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cells. J. Appl. Phys. 32, 510, doi:10.1063/1.1736034 (1961)
- Steiner, M. A. et al. Optical enhancement of the open-circuit voltage in high quality GaAs solar cells. Journal of Applied Physics 113, 123109, doi:10.1063/1.4798267 (2013)
- Miller, O. D., Yablonovitch, E. & Kurtz, S. R. Strong Internal and External Luminescence as Solar Cells Approach the Shockley- Queisser Limit. IEEE Journal of Photovoltaics 2, 303-311, doi:10.1109/Jphotov.2012.2198434 (2012)
- Henry, C. H. Limiting efficiencies of ideal single and multiple energy gap terrestrial solar cells. J. Appl. Phys. 51, 4494-4500, doi:10.1063/1.328272 (1980)
- Marti, A. & Araujo, G. L. Limiting efficiencies for photovoltaic energy conversion in multigap systems. Solar Energ Mater Solar Cells 43, 203-222, doi:10.1016/0927-0248(96)00015-3 (1996)